INSULATING RESIN ADHESIVE FOR MULTILAYER PRINTED INTERCONNECTION BOARD

Publication number: JP2000277925

Publication date:

2000-10-06

Inventor:

KAMISAKA MASAO; KOMIYATANI TOSHIROU;

KAWAGUCHI HITOSHI; ARAI MASATAKA

Applicant:

SUMITOMO BAKELITE CO

Classification:

- international:

H05K3/46; C09J7/02; C09J9/00; C09J161/08; C09J163/00; H05K3/46; C09J7/02; C09J9/00; C09J161/00; C09J163/00; (IPC1-7): H05K3/46; C09J7/02; C09J9/00; C09J161/08; C09J163/00

- European:

Application number: JP19990083486 19990326 Priority number(s): JP19990083486 19990326

Report a data error here

Abstract of JP2000277925

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve a fire resistance, etc., of an inter-layer insulating adhesive for multilayer interconnection board by comprising a sulfur containing amorphous thermo-plastic resin, weight-average molecular weight in specified range of sulfur containing epoxy resin, multifunctional epoxy resin of epoxy equivalent to a specific value or less, epoxy settling agent, and phosphorus containing compound agent. SOLUTION: An interlayer insulating adhesive for multilayer interconnection board comprises, as essential component, a phosphorus containing amorphous thermo-plastic resin containing polysulfone and polyethersulfone of weight- average molecular weight 103-105, phosphorus containing epoxy resin such as bisphenol type epoxy resin, novolak type epoxy resin, biphenyl type epoxy resin, dicyclopentadiene epoxy resin of weight-average molecular weight 103-105, as well as multifunctional epoxy resin of epoxy equivalent 500 or less, epoxy curing agent, and phosphorus containing compound agent which does not contain halogen. Thus, fire-resistance and heat characteristics are improve.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-277925 (P2000-277925A)

(43)公開日 平成12年10月6日(2000.10.6)

(51) Int.Cl.7		戲別配号	FΙ			テーマコー	·}*(参考)
H05K	3/46		H05K	3/46		T 4.	J 0 0 4
C 0 9 J	7/02		C 0 9 J	7/02		Z 4.	J 0 4 0
	9/00			9/00		5 I	E346
161/08			16	1/08			
163/00			16				
			永龍企 審	未請求	請求項の数6	OL	(全 6 頁)
(21)出願番号		特願平11-83486	(71)出願人	000002141			
				住友ペー	ークライト株式:	会社	
(22)出顧日		平成11年3月26日(1999.3.%)		東京都品川区東品川2丁目5番8号			
			(72)発明者	上坂 耳	文夫		
				東京都品	品川区東品川 2	「目5番	8号 住友
				ペークラ	ライト株式会社に	ار	
			(72)発明者	小宫谷	壽郎		
				東京都品	品川区東品川 2	丁目5番	8号 住友
				ペークラ	ライト株式会社内	勺	
			(72)発明者	川口井	与		
				東京都品	副川区東品川 2	万目 5 番	8号 住友
				ペークラ	ライト株式会社内	勺	
						馬	と終頁に続く

(54) 【発明の名称】 多層プリント配線板用絶縁樹脂接着剤

(57)【要約】

【課題】 ガラスクロスのない絶縁層を有するにもかか わらず、難燃性及び耐熱性に優れ、且つ保存安定性に優 れ、回路層間の絶縁樹脂厚のバラツキが小さい多層プリ ント配線板を提供すること。

【解決手段】 下記の各成分を必須成分として含有する 多層プリント配線板用層間絶縁樹脂。

- (1) 重量平均分子量10³~10⁵の硫黄成分含有非晶性熱可塑性樹脂、(2) 重量平均分子量10³~10⁵の 硫黄成分含有エポキシ樹脂又はフェノキシ樹脂、(3) エポキシ当量500以下の多官能エポキシ樹脂
- (4) エポキシ硬化剤、及び(5)) ハロゲンを含まないリン含有化合物 1 分子内に少なくとも 1 個の P H結合を有するリン化合物と分子中に少なくとも 2 個のエポキシ基を有する化合物との反応物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記の各成分を必須成分として含有する ことを特徴とする多層プリント配線板用層間絶縁接着 剤。

- (イ)重量平均分子量10³~10⁵の硫黄成分含有非晶性熱可塑性樹脂、(ロ)重量平均分子量10³~10⁵の硫黄成分含有エポキシ樹脂又はフェノキシ樹脂、(ハ)エポキシ当量500以下の多官能エポキシ樹脂
- (二) エポキシ硬化剤、及び(ホ)1分子内に少なくとも1個のP-H結合を有するリン化合物と分子中に少なくとも2個のエポキシ基を有する化合物との反応物。

【請求項2】 (イ)成分が、ポリサルフォン及び又は ポリエーテルサルフォンである請求項1記載の多層プリ ント配線板用層間絶縁接着剤。

【請求項3】 (ロ)成分が、ビスフェノールS型エポキシ樹脂又はフェノキシ樹脂、又はビスフェノールS型とビスフェノール型或いはビフェニル型との共重合エポキシ樹脂又はフェノキシ樹脂である請求項1又は2記載の多層プリント配線板用層間絶縁接着剤。

【請求項4】 (ハ)成分が、ビスフェノール型、ノボラック型、脂環式、及びアミノフェノール型エポキシ樹脂から選ばれた1種又は2種以上である請求項1、2又は3記載の多層プリント配線板用層間絶縁接着剤。

【請求項5】 (ホ)成分である1分子内に少なくとも1個のP-H結合を有するリン化合物が、9,10-ジヒドロ-9-オキサ-10-ホスファフェナントレン-10-オキシドである請求項1、2、3又は4記載の多層プリント配線板用層間絶縁接着剤。

【請求項6】 請求項1、2、3、4又は5記載の層間 絶縁接着剤を銅箔にコートしてなる多層プリント配線板 用層間絶縁接着剤付き銅箔。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は層間絶縁樹脂接着剤に関し、特に熱特性に優れ、層間絶縁層厚を一定に確保でき、難燃性及び保存安定性にすぐれ、かつ、100℃以上の高温で速やかに硬化しうるエポキシ樹脂系層間絶縁接着剤に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、多層プリント配線板を製造する場合、回路が形成された内層回路基板上にガラスクロス基材にエポキシ樹脂を含浸して半硬化させたプリプレグシートを1枚以上重ね、更にその上に銅箔を重ね熱板プレスにて加圧一体成形するという工程を経ている。かかる方法では、多層積層にけるガラスクロスプリプレグのコスト等により高コストとなっている。また、成形時、加熱加圧により樹脂をフローさせて内層回路を埋め込み、さらに樹脂のフローによりボイドを追い出すため、回路層間の絶縁樹脂原みを一定に保つのが難しい。加えて

回路層間にガラスクロスが存在する場合、ガラスクロス への樹脂の含浸性が良くないと耐吸湿性、耐マイグレー ション性に影響がでる場合がある。

【0003】近年、これらの問題を解決するため、既存のプレス設備を用い回路層間の絶縁層にガラスクロスを用いないで多層プリント配線板を製造する技術が改めて注目されている。しかし、プレス方式においては、絶縁層にガラスクロス等の基材がない場合、回路層間の厚みのバラツキを小さくするのは困難であった。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ビルドアップ方式による多層プリント配線板において、フィルム状の層間絶縁 樹脂層を用いた場合、ガラスクロス基材がないためプレス成形した後の層間厚みのバラツキが大きくなりやすいため、成形条件を厳密に制御する必要があり、成形が非常に難しい。

【0005】このようなプロセスにおいて、銅箔粗化面 へのコーティング樹脂を1層で形成し軟化点が高い樹脂 をコーティングすると、成形時のフローが小さく内層回 路の凹凸を埋め込むだけのフロー量を確保できなくな る。また樹脂の軟化点を下げて成形時のフローを大きく し樹脂層を1層で形成すると、内層回路の凹凸を埋め込 むことはできるが、フロー量が多すぎ絶縁層間厚を一定 に確保するのが難しくなる。そのために特願平9-20 3488号明細書では高フロー層と低フロー層の2層構 造とすることで、この問題を解決してきた。しかし、こ の方法では、製造上工程が多い上、熱特性においても不 十分であり、CSP、MCM及びフリップチップ実装等 に耐えうるものではなく、また、絶縁層厚みを均一にす るために、溶融粘度を高くしてフローを制御する樹脂設 計を行っている。そのため成形前の絶縁樹脂の硬化度合 いの微細な相違が成形性に大きく影響し、かつ常温での 保存安定性に欠けることになる。また、熱特性ととも に、ハロゲン化合物を使用しないで優れた難燃性を有す る絶縁樹脂に対する要求も大きくなっている。。

【0006】本発明は、かかる問題を改善するために検討し、完成されたものであり、ガラスクロスのない絶縁層を有する多層プリント配線板において、難燃性及び熱特性に優れ、かつ保存安定性に優れ、問題となる層間絶縁樹脂厚のバラツキが少ない多層プリント配線板を提供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は、下記の各成分を必須成分として含有することを特徴とする多層プリント配線板用層間絶縁接着剤に関するものである。

- (イ)重量平均分子量10³~10⁵の硫黄成分含有非晶性熱可塑性樹脂、(ロ)重量平均分子量10³~10⁵の硫黄成分含有エポキシ樹脂又はフェノキシ樹脂、(ハ)エポキシ当量500以下の多官能エポキシ樹脂
- (二) エポキシ硬化剤 及び(ホ) ハロゲンを含まない

リン含有化合物剤。

【0008】本発明において、(イ)成分の重量平均分 子量103~105の硫黄成分含有非晶性熱可塑性樹脂 は、プレス成形時の樹脂流れを小さくし、絶縁層の厚み ・を維持すること、および組成物に可とう性を付与すると 共に、絶縁樹脂の高耐熱化、熱履歴の低減を目的として 配合されている。(イ)成分としては、ポリサルフォン 及びポリエーテルサルフォンがあり、この硫黄成分含有 非晶性熱可塑性樹脂の末端が水酸基、カルボキシル基、 あるいはアミノ基で変性されていれば、エポキシ樹脂と の反応性も良いことから、熱硬化後に硫黄成分含有熱可 塑樹脂とエポキシ樹脂との相分離を抑えるとともに、硬 化物の耐熱性が向上する。このため上記変性がなされた 硫黄成分含有非晶性熱可塑性樹脂が望ましい。この高分 子量硫黄成分含有非晶性熱可塑性樹脂の割合は樹脂全体 に対して20~70重量%であることが好ましい。20 重量%より少ないと、粘度が高くならず厚みを保つこと が不十分となり、従ってプレスした後の絶縁層間厚の確 保ができなくなり、外層回路の平滑性が劣るようになる と共に、耐熱性が不十分となりやすい。一方、70重量 %より多いと、接着剤組成物が堅く弾力性に欠けるた め、プレス成形時の基材の凹凸への追従性、密着性が悪 く、成形ボイド発生の原因となることがある。

【0009】(イ)成分のみでは通常のプレス条件(2 00℃以下)で成形可能な程度の流動性は期待出来ない ため、フローの調整を目的として(ロ)成分の重量平均 分子量10³~10⁵の硫黄成分含有エポキシ樹脂又はフ ェノキシ樹脂を配合する。(ロ)成分は、ビスフェノー ルS型エポキシ樹脂又はフェノキシ樹脂、又はビスフェ ノールS型とビスフェノール型或いはビフェニル型との 共重合エポキシ樹脂又はフェノキシ樹脂が通常使用さ れ、軟化点が70~140℃であることが好ましい。ま た、上記フロー調整の目的以外にも、硫黄成分を有する ことにより、(イ)成分との相溶性も良くなり、ワニス としたときの安定性、硬化物の均一性及び熱特性を維持 することができる。配合割合は、樹脂全体に対して、1 0~40重量%である。10重量%より少ないと、プレ ス成形時のフローが充分でなく、密着性の低下、成形ボ イドの原因となりやすく、一方、40重量%より多い と、耐熱性が不十分となりやすい。

【0010】上記(イ)及び(ロ)成分の高分子量硫黄成分含有樹脂のみでは、密着性に欠けること、半田実装時の耐熱性が充分でないこと、及び銅箔にコートするために溶剤に溶解してワニスとしたときに、粘度が高く、コート時の塗れ性、作業性が良くない。このような欠点を改善するために(ハ)成分であるエポキシ当量500以下の多官能エポキシ樹脂を配合する。この配合割合は樹脂全体の10~70重量%である。10重量%未満では上記の効果が十分に期待できず、また、70重量%を越えると前記高分子量硫黄成分全有数可塑樹脂の効果が

小さくなる。(ハ)成分のエポキシ樹脂としてはビスフェノール型エポキシ樹脂、ノボラック型エポキシ樹脂、 ビフェニル型エポキシ樹脂、ジシクロペンタジエン型エポキシ樹脂、アルコール型エポキシ樹脂、脂環式エポキシ樹脂、アミノフェノール型エポキシ樹脂等があるが、 難燃性付与のためには、臭素化エポキシ樹脂を使用することができるが、これ以外に、ノボラック型エポキシ樹脂、硫黄、窒素などのヘテロ原子を含むものを使用することにより、多層プリント配線板の難燃化を図ることができる。

【0011】次に、エポキシ樹脂硬化剤はアミン化合 物、イミダゾール化合物、酸無水物など、特に限定され るものではないが、イミダゾール化合物は配合量が少な くてもエポキシ樹脂を十分に硬化させることができ、臭 素化等により難燃化したエポキシ樹脂を使用する場合、 難燃性を効果的に発揮できるので好ましいものである。 イミダゾール化合物は、融点130℃以上の常温で固形 であり、エポキシ樹脂への溶解性が小さく、150℃以 上の高温になって、エポキシ樹脂と速やかに反応する物 が特に好ましい。具体的には2-メチルイミダゾール、 2-フェニルイミダゾール、2-フェニル-4-メチル イミダゾール、ビス(2-エチル-4-メチル-イミダ ゾール)、2-フェニル-4-メチル-5-ヒドロキシ メチルイミダゾール、2-フェニル-4,5-ジヒドロ キシメチルイミダゾール、トリアジン付加型イミダゾー ル等がある。これらのイミダゾールは微粉末としてエポ キシ樹脂ワニス中に均一に分散される。エポキシ樹脂と の相溶性が小さいので、常温~100℃では反応が進行 せず、従って保存安定性を良好に保つことができる。そ して加熱加圧成形時に150℃以上に加熱すると、エポ キシ樹脂と反応し、均一な硬化物が得られる。

【0012】その他硬化剤として、無水フタル酸、無水 テトラヒドロフタル酸、無水メチルテトラヒドロフタル 酸、無水メチルエンドメチレンテトラヒドロフタル酸、 無水メチルブテニルテトラヒドロフタル酸、無水ヘキサ ヒドロフタル酸、無水メチルヘキサヒドロフタル酸、無 水ヘキサヒドロフタル酸、無水トリメリット酸、無水ピ ロメリット酸、無水ベンゾフェノンテトラカルボン酸等 の酸無水物、三フッ化ホウ素のアミン錯体、ジシアンジ アミド又はその誘導体などが挙げられ、これらをエポキ シアダクト化したものやマイクロカプセル化したものも 使用できる。上記エポキシ樹脂及び硬化剤の他に、エポ キシ樹脂や硬化剤と反応する成分を配合することができ る。例えば、エポキシ反応性希釈剤(一官能型としてフ ェニルグリシジルエーテルなど、二官能型としてレゾル シンジグリシジルエーテル、エチレングリコールグリシ ジルエーテルなど、三官能型としてグリセロールトリグ リシジルエーテルなど)、レゾール型又はノボラック型 フェノール系樹脂、イソシアネート化合物などである。 【0013】(ホ)成分において 1分子内に少かくと

も1個のP-H結合を有するリン化合物は、難燃性を向 上させるために配合するものであり、9,10-ジヒド ロー9-オキサー10-ホスファフェナントレン-10 オキシド、6-メチル-9、10-ジヒドロ-9-オキ サー10-ホスファフェナントレン-10-オキシド、 2.6.8-トリターシャリブチル-9.10-ジヒド ロー9ーオキサー10ーホスファフェナントレンー10 オキシド、6,8ージシクロヘキシルー9,10ージヒ ドロー9-オキサー10-ホスファフェナントレンー1 0オキシド、6-フェニル-9,10-ジヒドロ-9-オキサー10-ホスファフェナントレン-10オキシ ド、ジエチルホスフィンオキシド、ジフェニルホスフィ ンオキシド等が例示されるが、特にこれらに限定される ものではないが、熱分解を受けやすいアルキル基で置換 されていない9,10-ジヒドロ-9-オキサ-10-ホスファフェナントレン-10オキシド、6-フェニル -9,10-ジヒドロ-9-オキサ-10-ホスファフ ェナントレン-10オキシド、ジフェニルホスフィンオ キシド等が好ましく、更に原料入手の容易さから9,1 0-ジヒドロー9-オキサー10-ホスファフェナント レン-10オキシド、ジフェニルホスフィンオキシドが 好ましい。

【0014】分子中に少なくとも2個のエポキシ基を有する化合物としては、ビスフェノールA型エポキシ、ビスフェノールS型エポキシ、ビスフェノールS型エポキシ、フェノール/ボラックエポキシ、クレゾールノボラックエポキシ、ナフタレン型エポキシ、ビフェニル型エポキシ芳香族アミン及び複素環式窒素塩基からのNーグリシジル化合物、例えばN,Nージグリシジルジアニリン、トリグリシジルイソシアヌレート、等が例示されるが特にこれらに限定されるものではない。配合割合としては樹脂全体に対し、1分子内に少なくとも1個のPーH結合を有するリン化合物が0.1~10重量%が好ましい。0.1重量%以下では硬化進行制御の効果が無く、10重量%以上配合すると吸水量が増加し、絶縁信頼性が低下するようになる。

【0015】上記成分の他に、線膨張率、耐熱性、耐燃性などの向上のために、溶融シリカ、結晶性シリカ、炭酸カルシウム、水酸化アルミニウム、アルミナ、クレー、硫酸バリウム、マイカ、タルク、ホワイトカーボン、Eガラス微粉末などの無機充填材を樹脂分に対して40重量%以下配合しても良い。40重量%より多く配合すると、層間絶縁樹脂の粘性が高くなり、内層回路間への埋込性が低下するようになる。

【0016】さらに、銅箔や内層回路基板との密着力を高めたり、耐湿性を向上させるためにエポキシシラン等のシランカップリング剤あるいはチタネート系カップリング剤、ボイドを防ぐための消泡剤、あるいは液状又は 微粉末タイプの難燃剤の添加も可能である。溶剤としては 接着剤を銅箔に塗布し80℃~130℃で乾燥した

後において、接着剤中に残らないものを選択しなければならない。例えば、アセトン、メチルエチルケトン、トルエン、キシレン、nーヘキサン、メタノール、エタノール、メチルセルソルブ、エチルセルソルブ、メトキシプロパノール、シクロヘキサノンなどが用いられる。

【0017】層間絶縁接着剤付き銅箔は、接着剤成分を 所定の溶剤に所定の濃度で溶解した接着剤ワニスを銅箔 のアンカー面に塗工後80℃~130℃の乾燥を行って 接着剤中に揮発成分が樹脂に対して4.0%以下になる ように作製する。その揮発成分は3.0~1.5%が好 ましい。樹脂厚みについては100μm以下が好まし く、100μmを越えると厚みのバラツキを生じ、均一 な絶縁層を確保できなくなる。

【0018】この層間絶縁接着剤付き銅箔は、通常の真空プレス又はラミネーターにより内層回路基板にラミネートし硬化させて、容易に外層回路を有する多層プリント配線板を成形することができる。

[0019]

【実施例】以下に実施例により本発明を更に詳細に説明するが、本発明はこれによって何ら限定されるものではない。まず、前記(ハ)成分である有機リン含有化合物について合成例を説明する。次に、これらの有機リン含有化合物を配合して、多層プリント配線板用層間絶縁接着剤を調製する実施例について説明する。

【0020】<合成例1>温度計、攪拌機、及びコンデンサーを備え付けた四つ口フラスコに9,10ージヒドロー9ーオキサー10ーホスファフェナントレンー10オキシド100部(以下、配合量は全て重量部を表す)とクレゾールノボラックエボキシ樹脂184.3部を加え、130~135℃で6時間反応させて生成物(a)を得た。元素分析によりリン含量は5.1%であった。また、エポキシ当量は658であった。

【0021】<合成例2>温度計、撹拌機、及びコンデンサーを備え付けた四つ口フラスコに9,10-ジヒドロー9-オキサー10-ホスファフェナントレン-10オキシド(三光化学(株)製 HCA)100部とフェノールノボラックエポキシ樹脂(エポキシ当量165、日本化薬社製 EPPN501H)152.8部を加え、130~135℃で3時間反応させて生成物(b)を得た。元素分析によりリン含量は5.7%であった。また、エポキシ当量は、636であった。

【0022】<実施例1>末端水酸基変性ポリエーテルサルフォン(重量平均分子量24000)50部、ビスフェノールA型及びビスフェノールS型共重合エポキシ樹脂(重量平均分子量34000、ビスフェノールA: ビスフェノールS(モル比)=8:3)30部、臭素化フェノールノボラック型エポキシ樹脂15部(エポキシ当量285)、ビスフェノールF型エポキシ樹脂(エポキシ当量175)10部、合成例1で得られた反応物(a)5部とをMEK DMF混合溶媒に拇拌・溶解

し、そこへ硬化剤として2-メチルイミダゾール5部、 チタネート系カップリング剤0.2重量部、炭酸カルシウム20部を添加して接着剤ワニスを作製した。この接着剤ワニスを厚さ18μmの銅箔のアンカー面にコンマコーターにて塗工し、乾燥全樹脂厚80μmの接着剤付き銅箔を得た。

【0023】更に、基材厚0.1mm、銅箔厚35μmのガラスエポキシ両面銅張積層板をパターン加工して内層回路板を得た。銅箔表面を黒化処理した後、上記接着剤付き銅箔を両面にセットし、各積層体間に1.6mmステンレス製鏡面板を挟み、1段に15セット投入し、真空プレスを用い、昇温速度3~10℃/分、圧力10~30Kg/cm²、真空度-760~-730mmHgの条件で加熱加圧し、積層体の温度を150℃、15分以上確保して多層プリント配線板を作製した。

【0024】<実施例2>硬化剤としてビスフェノール Aノボラック樹脂(水酸基当量120)を15重量部と した以外は実施例1と同様にして多層プリント配線板を 作製した。

【0025】<実施例3>合成例1で得られた反応物(a)を50部とした以外は実施例1と同様にして多層プリント配線板を得た。

【0026】<実施例4>硫黄成分含有非晶性熱可塑性

樹脂をポリサルフォン(重量平均分子量26000)、 合成例1で得られた反応物(a)を合成例2で得られた 反応物(b)とした以外は実施例1と同様にして多層プリント配線板を得た。

【0027】<比較例1>ビスフェノールA型及びビスフェノールS型共重合エポキシ樹脂を除き、末端水酸基変性ポリエーテルサルフォン(重量平均分子量24000)を80部とした以外は実施例1と同様にして多層プリント配線板を得た。

【0028】 < 比較例2>末端水酸基変性ポリエーテルサルフォン(重量平均分子量24000)を除き、ビスフェノールA型及びビスフェノールS型共重合エポキシ樹脂(平均分子量34000)を80部とした以外は実施例1と同様にして多層プリント配線板を得た。

【0029】<比較例3>合成例1で得られた反応物 (a)を除いた以外は実施例1と同様にして多層プリント配線板を得た。

【0030】得られた多層プリント配線板について、ガラス転移温度、成形ボイド、絶縁層厚バラツキ、吸水率を測定し、その結果を表1に示す。

[0031]

【表1】

†	実 施 例				比較例		
	1	2	3	4	1	2	3
ガラス転移温度(し)	210	205	220	200	225	160	210
成形ポイド (a)	0	0	0	0	×	0	0
成形ポイド (b)	0	0	0	C	×	0	×
内層回路上絶縁層厚 のパラツキ (μm)	6	5	1.3	8	20	1 0	7
吸水率(%)	1.0	1.3	4.5	1.1	1.1	1.3	1.0
難燃性 (秒)	8	1 3	6	1 2	7	3 0	15

【0032】(測定方法)

内層回路板試験片: ライン幅(L)/ライン間隔(S)=1 20μ m/ 180μ mの細線回路、クリアランスホール $(1mm\phi$ 及び $3mm\phi$)、及び周辺部に2mm幅の2本のスリット間にライン幅3mmの銅箔部有り。

- 1. ガラス転移温度:動的粘弾性測定の損失正接による。
- 2. 成形ボイド:上記回路間部およびクリアランスホール部におけるボイドの有無を目視にて観察した。成形性確認は、銅箔上に樹脂塗工した直後と20℃/60%RH条件下に2ヶ月放置後の2回行った。
- 3. 内層回路上絶縁層厚のバラツキ: 断面観察、観察部

位は細線回路のライン(回路)部と、スリット間の銅箔 部の絶縁層厚をそれぞれn=5で測定しそれぞれの平均 の差を絶縁層厚バラツキとした。

4. 吸水率: JIS C6481による

5. 難燃性: JIS C6481による

総有炎燃焼時間t1+t2を示す。

[0033]

【発明の効果】本発明の多層プリント配線板用層間絶縁接着剤は、ガラスクロスのない絶縁層を有するにもかかわらず、難燃性及び耐熱性に優れ、保存安定性に優れ、回路層間の絶縁樹脂厚のバラツキが小さい多層プリント配線板を容易に製造することができる。

フロントページの続き

(72)発明者 新井 政貴

東京都品川区東品川2丁目5番8号 住友 ベークライト株式会社内 Fターム(参考) 4J004 AA02 AA11 AA13 AA17 AB05

CA08 CC02 FA05

4J040 EC001 EC002 EC061 EC062

EC071 EC072 EC161 EC162

EC171 EC172 EC181 EC182

EC261 EC262 EE061 EE062

EJ031 EJ032 GA23 HB47

HC01 HC24 JA09 KA16 KA36

LA01 LA05 LA08 LA09 NA20

5E346 AA06 AA12 AA16 AA32 CC08

CC09 CC16 CC41 DD03 DD12

EE02 EE06 EE07 EE19 GG27

GG28 HH11 HH16 HH18